PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-030585

(43)Date of publication of application: 09.02.1988

(51)Int.Cl.

C09K 11/59

// H01J 29/20

(21)Application number: 61-172881

(71)Applicant: KASEI OPTONIX CO LTD

(22)Date of filing:

24.07.1986

(72)Inventor: MIKAMI TOMOKI

YOKOTA SHINJI

(54) SILICATE PHOSPHOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the initial deterioration of the brightness and afterglow, by incorporating a particular trivalent element and a particular pentavalent element in predetermined amounts in a silicate phosphor contg. manganese as an activator.

CONSTITUTION: A particular trivalent element and a particular pentavalent element are incorporated in a silicate phosphor contg. manganese as an activa tor. The trivalent element is indium or a combination of indium and boron, while the pentavalent element is at least one member selected from among arsenic, antimony, and bismuth. The trivalent element content is $1 \times 10-4W2 \times 10-2$ g-atom/mol, provided that the content is $1 \times 10-4W1 \times 10-2$ g-atom/mol when the trivalent element consists of only indium. The pentavalent element content is $3 \times 10-3$ g-atom/mol or less, and the molar ratio of the trivalent element to the pentavalent element is 1.5 or more, thus according the aimed silicate phosphor.

_

函日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

母公開特許公報(A)

昭63-30585

@Int_CI_*
C 09 K 11/59
H 01 J 29/20

識別記号 CPR 庁内整理番号 7215-4H

❸公開 昭和63年(1988)2月9日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

②特 頭 昭61-172881

學出 願 昭61(1986)7月24日

勿発明者 三上 知婚

神奈川県小田原市成田1050番地 化成オプトニクス株式会 社小田原工場内

句 発明 考 横田 伸 可

神奈川県小田原市成田1060番地 化成オプトニクス株式会 社小田原工場内

化成オプトニクス株式

東京都港区乏大門2丁目12番7号

会社 切代 理 人 外理士 山下 鞍平

明 趋 霍

1. 男明の名称

逃蒙坦爱光体

腶

2.特許請求の郵訊

- ② 前記成束の含有力が 1×10⁻³ 49 A 原子/ モル以下であることを判核とする特許請求の範囲 第1項記載の逆酸塩後光体:
 - ③ 前記3番の元素の含有量がインジウムと思

乗の場合 l×10⁻³ ~ 1×10⁻² アラム原子/モルの 範囲インソウムだけの場合 2×10⁻⁴ ~ 5×10⁻⁵ ア ラム原子/モルであってモル比(3 鎖の元栗/5 個の兄素)が l. 8 以上であることを特徴とする特 許額水の範囲第 1 項又は第 2 項記載の速度環接先 体:

- (1) 粒配合有量のモル比(3個の元素/5個の元素)が1.8以上であることを特徴とする特許研究の数密第1項又は第2項のいつれかに記載の強度温量光体:
- (6) 財際 5 回の元素が批素のみであって、且つ前的含有量のモル比(3 画の元素/3 個の元素)が5 以上であることを特数とする符許認次の範囲用し収えいし第 4 限のいづれかに記録の建設復生 光体:
- (6) 前記武衆の含有量が i×10⁻⁴~8×10⁻⁴ アラム原子/モルの超風であることで複数とする特別であることで複数とする特別では、 新譜家の範囲第 2 項をいし第 5 項のいづれかに記録の建設と除:
 - (f) 前記マンガンの行活金が1×10⁻³~3×10⁻¹

-663-

Seeding LEARNING TECH

sees your needs

九本西衛

第一篇 | 上一篇 | 下一篇 | 最末篇

**本系統專利資料僅供參考,不作爲准駁依據,所有資料以經濟部智慧財產局公告爲準 | 中交造字安裝程式:(約1.6M)

核准公告專利公報資料

--00140127 --

Ø

(**文** 第 本 本 本

The state of the s

四素 英利分析專區 | 訂購英利說明複影像專區 | 廣角寡區 | 競新遊息 | 常見問題 张型 起马 革利低宗專盟 中華院國事和耸訊網

不即勝此篇單利學 該五價元素爲砷,銻,和鉍至少其一,而該三價元素之含 和五價元素,其特徵爲,該三價元素爲硼和銦至少其一 說明書影像/權利異動/雜項資料/图 一種矽酸塩螢光體,含錳爲賦活劑,並含有三價元素 何金堂;台北市大安區敦化南路二段七十七號八樓 化成歐普東尼克斯股份有限公司;日本 C09K 11/57, C09K 11/59, C09K 11/63 00140127 大艦進;日本 夏?光晴;日本 德永幸男;日本 橫田伸司;日本 三上知樹; 日本 0076103280 1987/06/09 1990/08/21 發明 17 24 國際專利分類號 專利公告號 代理人資訊 螢光體 公告日期 申請案號 專利類型 申請日期 中謂人 發明人 卷號 期號 摘要

200216173

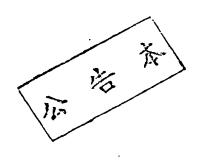
:-

らいといいる

含量爲 3×10~3克原子/莫耳以下,且上述三價和五價元 量鳥 1×10∿4 ~ 2×10∿2 克原子/莫耳, 該五價元素之 素的合量莫耳比(三價元素/五價元素)爲1.5以上者。 1986年 6 月26日在日本申請專利第61-148035 號 1986年7月24日在日本申請專利第61-172881號

進類科技股份有限公司 (c) Copyright 2003 Learningtech Corp. TEL:+886-3-402-4200 · 402-4201 Fux:+886-3-402-4632

	11 - 271	76	 6	· p	
1. 	代.	7610	ح ج	00	
f0;	Хij	C 6		.	
	(以上各個由本於	14 -		



	1	發明 專利說明書	.]
一、任明 一、知作名稱	登 ź	七 寇	\(\frac{1}{2}\)
ļ	姓名	三上知樹	
	國籍	日本	
2\$ nn	地址	神奈川縣小田原市曾比 2448-1	
二、 技 明 人	姓名	德永幸男	
	國籍	日本	
·	地址	神奈川縣小田原市酒 5 - 5 - 39	
	姓名	夏苅光晴	
	國籍	日本	
	地址	神奈川縣秦野市渋沢 1005-4	
	姓名	大纏進	
	國籍	日本	
	地址	神奈川縣藤沢市藤沢3650	
	姓名	横田伸司	
	國籍	日本	
	地址	神奈川縣小田原市久野 296-1	
1	1		

中持	F! #1	
常	就	
類	別	

	(上各個由本局填註)	•
	發明專利說明書	·
一、發明一、斜接名稱		
三申请人 國 地 代姓	化成才プトニクス株式會社 日本 東京都港區芝大門2丁目12番7號	

發明名稱: 萤光 體

四發明摘要:

1986年6月26日在日本申請專利第61-148035 號 1986年7月24日在日本申請專利第61-172881 號 兵發明說明:

本發明係關於含錳做為賦活劑之矽酸塩螢光體,尤指含有特定三價元素和五價元素在特定量比範圍內,得以改善免度或殘光初期劣化的矽酸塩螢光體。

近年來,以細密文字或圖形顯示的電腦終端機顯示表-置,飛機管制系統的顯示裝置等。亟需使用高解析度的陰極射線管。

此類局解析度陰極射線管的螢光膜,大多使用長殘光性的螢光體。

一般而言,構成此類螢光膜的螢光體,其殘光時間(在本說明書中指激勵停止後發光亮度降到激勵時 10 % 為止所需時間,即意指「1/10 殘光時間」)必須較構成普通陰極射線管的螢光膜之短線光性螢光體長約十餘倍至數十倍以上。

然而,此類長殘光性發絲色光矽酸鋅麥光體,已知有 鈺和砷賦活矽酸鋅螢光體(P39萤光體),或錳賦活矽酸 鋅螢光體(P1萤光體),尤其是P39萤光體大量提供實 用中。

可是在提供各種用途中,發現亮度,殘光,劣化,塗飾特性等有許多缺點,亟需有所改良。例如美國專利第4,231,892號,日本專利公告 58-151322號,美國專利第4,551,397號等,即提議各種各樣的組成。

然而,一般使用含有錳做為賦活劑的矽酸塩萤光體製成的映像管,在製造後,於管面上同一圖案顯示數小時至

数十小時後,即雲進行線性調整等初期調整。

使用智知矽酸塩、光體的萤光膜,由於上述顯示,在受到電子射線照射到的部份,其殘光較未受到的部份為短(初期殘光劣化),且亮度降度(初期亮度劣化),為其缺點。由於映像管的初期調整複雜,數量眾多的映像管非長時間侵蝕不可,且其後之劣化難測。因此,製品各電路的設定困難,且初期調整時的圖像因亮度劣化而留在圖面上,又因部份的殘光劣化,在該部份即發生粗糙,問題眾多。

本發明之目的,在於提供含錳為賦活劑之矽酸塩螢光 體,大為改善電子射線等的初期殘光劣化和初期亮度劣化。

本發明人等為求達成上述目的,就矽酸塩萤光體進行種類究結果,在含錳為賦活劑的矽酸塩萤光體中,令含有特定三價元素和特定五價元素在特定莫耳比時,發現可大為改善上述劣化,而完成本發明。

又,在前述美國專利第 4,231,892 號公報中,雖揭示含上述三價和五價元素同等莫耳的 P 39 萤光體,但本發明人等發現大為改變其量比,即可解決上述問題。

本發明之矽酸塩萤光體,是在含錳為賦活劑的含三價和五價元素的矽酸塩萤光體中,其特徵為,該三價元素為硼和鈉至少其一,該五價元素為砷,錦,和鉍至少其一,該三價元素含量為 1 × 10⁻⁴ ~ 2 × 10⁻² 克原子/莫耳,該五價元素含量為 3 × 10⁻³ 克原子/莫耳以下,且該三價和五價元素含量的莫耳比(三價元素/五價元素)在 1.5

ジ上。

含鈺為賦活劑的矽酸塩莹光體,最具代表性者為鈺賦活矽酸鋅萤光體,此外尚有二價金屬陽離的矽酸塩萤光體,諸如鈺賦活矽酸鎂系萤光體,錳和鋁賦活矽酸鈣系萤光體等。

以下就本發明最具代表性的錳賦活矽酸鋅条莹光體之 製法,詳細説明之。

首先, 萤光體原料使用:

- (i) 氧化鋅(ZnO),或碳酸塩,草酸塩等在高温時容易變成 ZnO 的鋅化合物;
- (ii) 二氧化矽(SiO₂),或矽酸乙酯,矽酸等在高温 時容易變成 SiO₂ 的矽化合物;
- (iii) 二氧化錳(MnO2),或金屬錳,碳酸塩,鹵化物,硝酸塩,硫化物等高溫時可變成二氧化錳的錳化合物;
- (iv) 翻和硼之氧化物,或昌温時容易變成翻和硼氧化物的翻和硼化合物;
- (∇) 砷,錦和銘之氧化物,或其金屬,鹵化物等在高温時容易變成砷,錦和銘氧化物之砷,錦和銘化合物。

量取上述萤光體原料,加以充分混合,可得萤光體原料混合物。混合時可用球磨機,混磨機,乳棒等,以乾式進行,然而亦可用水,酒精,弱酸等為媒質做成懸浮狀態,以濕式進行。所得萤光體為提高發光亮度,粉體特性等

,可在萤光體原料混合物內再添加混合融劑。

又上述原料中(iv)和(v)在高温烧烤時,有部份揮發的傾向,視烧烤温度和時間,雲多加一些。

其次,将上述萤光體原料混合物,充填於氧化鋁坩堝,石英坩堝等耐熱性容器內,進行燒烤。燒烤是在空氣中(氧化性氣團中),魚氣氣圍和氫氣氣團等中性氣圍中,或含少量水氣的魚氣氣圍和碳氣圍等還原性氣圍中,於1000 ℃~1350 ℃,最好1200 ℃~1300 ℃,進行一次至數次(3-4次)。又,上述萤光體的母體原料在500~1300 ℃暂燒烤,使母體原料的粒度成長,可得更好結果。

燒烤時間視耐熱性容器內充填的萤光體原料混合物量,所採用燒烤溫度等而異,但一般在上遊燒烤溫度範圍時,以0.5~6小時為宜,而以1-4小時為佳。燒烤後,將所得燒烤物粉碎,洗淨(水或弱礦酸,弱鹼,或弱有機酸為之亦可),乾燥,篩選等,按照萤光體製造業一般採用的各項操作加以處理,即可得本發明之螢光體。

如此所得本發明萤光體,與矽酸鋅萤光體(P39),分別利用沉降塗佈法,均匀塗佈在玻璃板上,形成萤光膜,依照管製造法製成映像管,採用各映像管在萤光面連續激勵,測定其發光强度劣化特性的結果,如第1圖所示。

由該圖可知本發明矽酸鋅螢光體與習用品相較,大為改善發光强度劣化特性。

下表 1 表示殘光劣化特性的測定結果,本發明 0 酸鋅 螢光體與習用品相較,顯示殘光劣化特性優越。(且殘光

稍有加長傾向)。

表 1

·	照射前的	照射後的	
	1/10 殘光時間	1/10 殘光時間	比率
本發明	55 ms	55 ms	1.0
習用品	53 ms	48 ms	0.9

第2圖表示 Zn₂SiO₄: Mn , B , As 萤光體中初期殘 光劣化特性與硼 (三價)含量之關係。由第2圖亦可知, 自初期殘光劣化特性觀點言,已知 B/As 莫耳比 1 時會劣化 ,此值提高到 1.5 以上時即不劣化。

第 3 圖表示初期殘光劣化特性和銦(三價)含量之關係。圖中曲線 1 表示 Zn_2SiO_4 : Mn, In, As 萤光體($As=1\times 10^{-4}$ 克原子/莫耳),曲線 2 表示 Zn_2SiO_4 : Mn, B, In, As 萤光體($B=2\times 10^{-3}$ 克原子/莫耳, $As=1\times 10^{-4}$ 克原子/莫耳)。第 2 圖中與第 3 圖相同。

第 4 A 圖表示 Zn_2SiO_4 : Mn ,B ,As ,Sb 要光體中,硼(三價)與錦(五價)含量一定時(B=2.2× 10^{-3} 克原子/莫耳,Sb= 1.3×10^{-3} 克原子/莫耳),砷(五價)含量和莫耳比(三價元素/五價元素)與1/10 殘光時間及殘光劣化特性之關係。

第 4 B 圖表示在第 4 A 圖同樣螢光體中,硼含量一定時,錦,砷含量和莫耳比(三價元素/五價元素)與 1/10 殘光時間及殘光劣化特性之關係。圖中曲線 a , b 表示 As

P317-3 ('87. 4. 100)

量與 1/10 殘光時間之關係, 曲線 1 , 2 表示對 AS 量的殘光 劣化特性, 曲線 1 , a 表示 2 × 10⁻³ 克原子/莫耳情况, 曲線 2 , b 表示 Sb 含量為零的情況。

第5 圖和前圖同樣,表示翻和錦含量一定,以及翻和硼及錦含量一定時,硼含量與 1/10 殘光時間及殘光劣化特性的關係。

由以上各圖可知,(三價元素/五價元素)莫耳比值較習知為高時,殘光劣化特性有顯著改善。

第6 圖表示在三價元素僅含硼的本發明 矽酸塩萤光體中,硼含量與相對亮度的關係。

第7圖表示三價元素僅有翻時,翻含量與相對亮度的關係,由此可知翻大量添加時,相對亮度顯著降低,故不宜。因此,翻含量以 1 × 10⁻⁴ ~ 1 × 10⁻² 克原子/莫耳範圍為適當,而以 2 × 10⁻⁴ ~ 5 × 10⁻³ 克原子/莫耳範圍為佳。

由上述曲線圖,可知三價元素含量以 1 × 10⁻⁴ ~ 2 × 10² 克原子/莫耳為妥當。

尤其是,僅有硼時的含量為 2 × 10⁻⁴ ~ 2 × 10⁻² 克原子/莫耳,五價原素為 3 × 10⁻³ 克原子/莫耳以下,硼和五價元素含量的莫耳比(三價元素/五價元素)在 1.5以上時為適當,以 1.8以上為佳。三價元素僅有翻時為 1 × 10⁻⁴ ~ 1 × 10⁻² 克原子/莫耳,五價元素為 3 × 10⁻³ 克原子/莫耳以下,三價和五價元素含量的莫耳比(三價元素/五價元素)在 1.5 以上為適當,而以 1.8 以上更佳

。上述莫耳比上限,在五價元素僅砷時為500,而五價元素中锑,鉛至少有其一時以50為宜,上述五價元素含量下限可用到7×10⁻⁵ 克原子/莫耳左右。又,自本發明效果觀點言,三價元素選硼較翻為佳,五價元素以含砷為佳,此時較佳砷含量為5×10⁻⁵~1×10⁻³ 克原子/莫耳,以7×10⁻⁵ ~8×10⁻⁴ 克原子/莫耳更佳,此時的硼含量以3×10⁻³ ~1.2×10⁻² 克原子/莫耳範圍為佳。如此,五價元素只有砷,或含適量砷時,上述莫耳比以5以上為佳。

又,本發明中的錳賦活量,通常以 $1\times10^{-3}\sim3\times10^{-2}$ 克原子/莫耳範圍通合實用,尤以 $2\times10^{-3}\times1\times10^{-2}$ 克原子/莫耳範圍為佳。

再者,本發明效果,只有在前述特定元素才可得效果,其他三價和五價元素則無跡泵。

綜上所述,本發明含錳為賦活劑的矽酸塩螢光體中,由於含特定三價元素和五價元素在特定量比範圍內,可以顯著改善亮度或殘光的初期劣化。

兹在说明贵施例之前,先敍述其所用試驗法。 利用可拆卸装置的测定方法:

(1) 試 樣 製 作:

於 2.5 × 3 公分試樣上,利用沉降法塗佈被檢查萤光體,製成萤光膜。

(2) 電子射線照射

籽上述試樣設定於可拆卸電子射線刺激裝置(本公

司製品),以加速電壓 20 kV ,電流密度 1 μA/cm²,以試樣電視幕大小為 1 × 1 公分,用電子射線照射 20 分鐘。

(3) 亮度测定

在上述電子射線照射期間,每隔 1 分鐘,用亮度計測量亮度。

(4) 残光测定

* -

在電子射線照射前後,於下述條件測定 1/10 殘光時間。加速電壓 15 kV ,膠波寬 102.4ms ,以員載 50%的無偏向散焦光束激勵。電流密度為 0.5 μA/cm²。 實施例 1

氧化鋅	ZnO	370 g
二氧化矽	SiO ₂	150 g
磺酸锰	$MnCO_3 \cdot 0.5H_2O$	2.5 g
三角水磁	Sh.O.	1 0 ~

於上述原料添加 0.5 mol/l 的 B_2O_2 水溶液 25 ml , 0.05 mol/l 的 As_2O_5 水溶液 5 ml , 和純水 1.5 ml , 進行 濕式球磨,然後乾燥粉碎,將此材料充填於氧化鋁坩堝,在 13.00 C 空氣中燒烤 4 小時 。 將此燒烤物粉碎。洗淨和乾燥,得組成式為 Zn_2SiO_4 : $Mn_0.008$, $As_0.0001$, Bo.005 , $Sb_0.002$ 的本發明萤光體。此萤光體含三價元素之硼 0.005 克原子/(Zn_2SiO_4 1 莫耳),五價元素之砷和锑 0.0021 克原子/(Zn_2SiO_4 1 莫耳),含量莫耳比(三僧元素/五價元素)為 2.38 。 將此萤光體製成萤光膜,

進行前述强度为化試驗後,測定發光强度維持率,為99%。依同法製成的Zn2SiO4: Mn0.008, AS0.0001 萤光體的發光强度維持率為94%。

又,本發明萤光體的萤光膜無殘光劣化。 實施例 2

氧化鋅	Zn0	390	g
二氧化矽	SiO ₂	150	g
碳酸锰	$MnCO_3 \cdot 0.5H_2O$	1.5	g
三氧化二硼	B 2 O 3	0.5	g
三氧化二砷	A S 2 O 3	0.05	g

将上述原料以乾式球磨機充分粉碎混合,充填於氧化 绍坩堝,在 1250~ C 空氣中燒烤 4~ 小時後,與實施例 1~ 同樣,得組成式為 $Zn_2SiO_4~$: $Mn_0.00_5~$, $AS_0.000_1~$, $B_0.00_6$ 之本發明萤光程。

此螢光體之莫耳比(三價元素/五價元素)為60 ,發 光强度維持率為99 %,尚無殘光劣化。

實施例 3

氧化 鋅	Zn0	370	g
二氧化矽	SiO ₂	150	g
碳酸锰	$MnCO_3 \cdot 0.5H_2O$	5	g
三氧化二锑	Sb 2 O 3	0.5	g

将上述原料加通量纯水,充分混合成糊状,加 0.5 莫耳/ l 的 B2O3 水溶液 5 ml 和 0.05 莫耳/ l 的 AS2O3 水溶液 5 ml,再加混合。然後,依實施例 1 同樣進行烧烤,洗

淨,得組成式為 Zn₂SiO₄ : Mn_{0.015} , As_{0.0001} , B_{0.002} , Sb_{0.001} 之本發明萤光體。此萤光體的莫耳比(三價元素/五價元素)為 1.8 , 發光强度維持度為 98% , 尚無殘光劣化。

實施例 4

氧化鋅	Zn0	390 g
二氧化矽	SiO ₂	150 g
碳酸锰	$MnCO_3 \cdot 0.5H_2O$	2.5 g
硼纱	Na ₂ B ₄ O ₇ · 10H ₂ O	2.0 g
三氧化二砷	As ₂ 0 ₃	0.05g
三氟化二锑	Sb ₂ 0 ₃	0.5 g

氧化鋅	ZnO	370	g
二氧化矽	SiO2	150	g
碳酸锰	MnCO3 · 0.5H2O	2.5	g
三氧化二硼	B ₂ O ₃	0.5	g
三氧化二砷	As ₂ 0 ₃	0.05	g
三氧化二锑	Sb_2O_3	I	<u>o</u> r

碘化鋇

BaI₂

2.5 g

将上述原料以乾式球磨機充分粉碎混合後,充填於氧化鋁坩堝,於 1250 ℃空氣中燒烤 4 小時後,和實施例 1 同樣,得組成式為 Zn_2SiO_4 : $Mn_0.008$, $B_0.006$, $Sb_0.002$ 的本發明萤光體。

此螢光體的莫耳比(三價元素/五價元素)約2.9,發光强度維持率為99%,尚無殘光劣化。又,此螢光體自母體中檢出 0.1 重量%之 Ba。

實施例 6

氧化鋅	ZnO	370	g
二氧化硅	SiO ₂	150	g
碳酸锰	$MnCO_3 - 0.5H_2O$	2.	5g
三氧化二硼	B 2 O 3	0.	5 g
三氧化锑	Sb ₂ O ₃	1	g

将上述原料以乾式球磨機充分粉碎混合,充填於氧化鋁坩堝。在 1250 ℃空氣中燒烤 4 小時,和實施例 1 同樣,得組成式為 Zn_2SiO_4 : $Mn_0.008$, $B_0.006$, $Sb_0.002$ 的本發明萤光體。

此螢光體的莫耳比(三價元素/五價元素)為3,發 光强度維持率為99%,尚無殘光劣化。

實施例 7

氧化鋅	ZnO	370	g
二氧化矽	SiO ₂	150	g
碳酸锰	MnCO3 • 0.5H 20	2 5	ρ·

 三氧化二
 In203
 1.9 g

 三氧化二
 AS203
 0.05 g

 三氧化二
 Sb203
 0.5 g

料上述原料以乾式球磨機充分粉碎混合,充填於石英坩堝,在 1300 ℃空氣中燒烤 4 小時,得組成式為 Zn_2SiO_4 : $Mn_0...008$, $In_0...003$, $AS_0...0001$, $Sb_0...001$ 的本發明要光體。

此萤光體的發光强度维持率99%,無殘光劣化。

習用萤光體(Zn₂SiO₄: Mno.oo8 , Aso.ooo1)的發光 强度维持率為94%。

實施例8

氧化鋅	Zn0	390 g
二氧化矽	SiO ₂	150 g
碳酸锰	$MnCO_3 \cdot 0.5H_2O$	1.5 g
三氧化二鑆	In ₂ O ₃	0.6 g
三氧化二硼	B ₂ O ₃	0.25 g
三氧化二砷	As ₂ 0 ₃	0.05g
三氧化二锑	Sb_2O_3	l g

將上述原料以乾式球磨機充分粉碎混合,充填於石英坩堝,在 1300 ℃空氣中燒烤 4 小時,得組成式為 Zn_2SiO_4 : $Mn_{0.005}$, $In_{0.001}$, $B_{0.003}$, $As_{0.0001}$, $Sb_{0.002}$ 之本發明萤光體。

螢光體的發光强度維持準為99%,無殘光劣化。 習用螢光體的發光强度維持準為94%。

實施例 9

氧化 鋅	$Z_{n}O$	390	g
二氧化矽	SiO ₂	150	g
碳酸錳	$MnCO_3 \cdot 0.5H_2O$	2.5	g
三氧化二铟	$I_{n_20_3}$	1.9	g
三氧化二锑	Sb_2O_3	0.5	g

籽上述原料以乾式球磨機充分粉碎混合,充填於石英坩堝,在 1300 ℃空氣中燒烤 4 小時,得組成式為 Zn₂SiO₄: Mn_{0.008}, In_{0.003}, Sb_{0.001}的本發明螢光體。

此發光强度維持率為99%,無殘光劣化。習用萤光體(Zn₂SiO₄: Mn_{0.008})的發光强度維持率為93%。

實施例 10

氧化鋅	ZnO	370 g
二氧化矽	SiO ₂	150 g
碳酸锰	$MnCO_3:0.5H_2O$	2.5 g
三氧化二铟	In_2O_3	0.6 g
初 4岁	Na 2 B 4 O 7 · 10 H 2 O	2.1 g
三氧化二砷	As ₂ 0 ₃	0.09 g
三氧化二锑	Sb 2 O 3	0.5 g

將上述原料以乾式球磨機充分粉碎混合,充填於石英坩堝,在 1300 ℃ 空氣中燒烤 4 小時,得組成式為 Zn_2SiO_4 : $Mn_0.008$, $In_0.001$, $B_0.006$, $AS_0.002$, $Sb_0.001$ 的本發明螢光體。

此發光强度維持率為99%,無殘光劣化。習用萤光體

的發光强度維持率為94%。

實施例 11

氧化鋅	Zn0	390	
二氧化矽	SiO ₂		g
碳酸 錳	-	150	g
-	$MnCO_3 \cdot 0.5H_2O$	2.5	g
三氧化二铟	$In_2 O_3$	0.6	g
三氧化二砷	As ₂ 0 ₃	0. 05	g

将上述原料以乾式球磨機充分粉碎混合,充填於石英坩堝,在 1300°空氣中烧烤 4 小時,得組成式為 Zn₂SiO₄: Mn_{0.008} , In_{0.001} , As_{0.0001} 的本發明萤光體。

其發光强度維持率為99%,無殘光劣化。順帶地,組成式 $Zn_2SiO_4:Mn_{0.008}$, $AS_{0.0001}$ 的螢光體,其發光强度維持率為94%。

圖式之簡單說明:

第1圖為本發明矽酸鋅螢光體和習用品相較之發光强 度劣化特性曲線圖。

第2圖為砷含量一定時,矽酸鋅萤光體初期殘光劣化 特性與硼含量及莫耳比(三價元素/五價元素)之關係曲 線圖。

第 3 圖為砷,或砷和硼含量一定時,初期殘光劣化特性和翻含量之關係曲線圖。

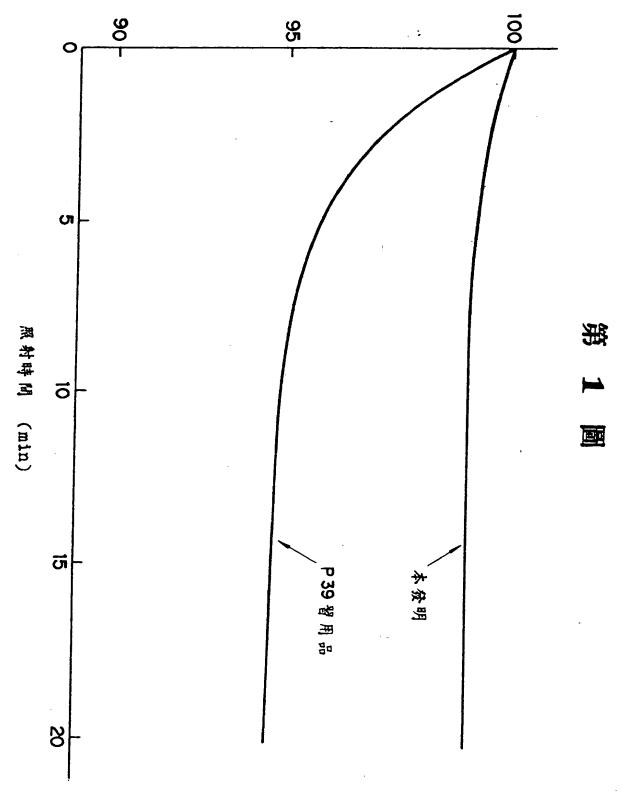
第4A圖為硼和錦含量一定時,砷含量和莫耳比(三價元素/五價元素)與1/10 殘光時間及殘光为化特性關係曲線圖。

第4B圖為硼含量一定時,砷含量和莫耳比(三價元素/五價元素)與1/10 殘光時間及殘光劣化特性的關係曲線圖。

第5圖為翻和錦含量一定,以及翻和硼及錦含量一定時,砷含量和 1/10 殘光時間以及殘光劣化特性之關係曲線圖。

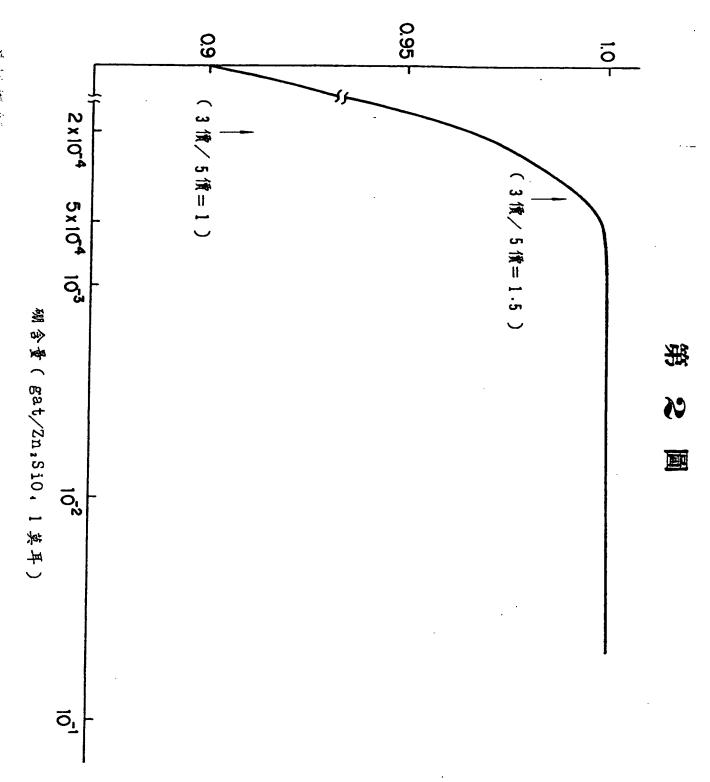
第6圖為僅有硼時,相對亮度與硼含量之關係曲線圖。 第7圖為三價元素僅翻時,翻含量與相對亮度間之關 係曲線圖。

相對亮度 (發光強度維持率)%



文彬國際馬利事務所

照射後 10 残光時間/照射前 10 残光時間

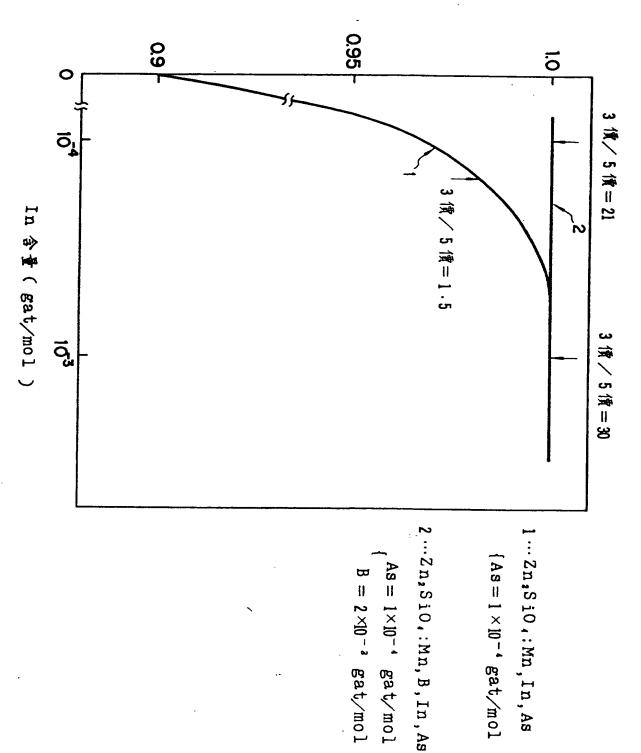


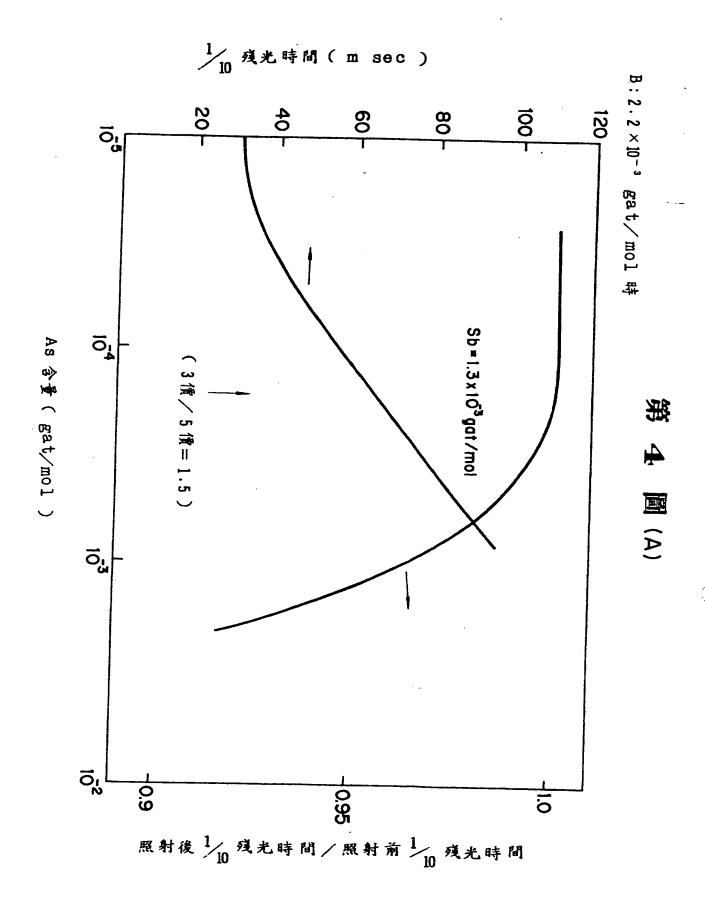
照射後 1/10 残光時間/照射前 1/10 残光時間

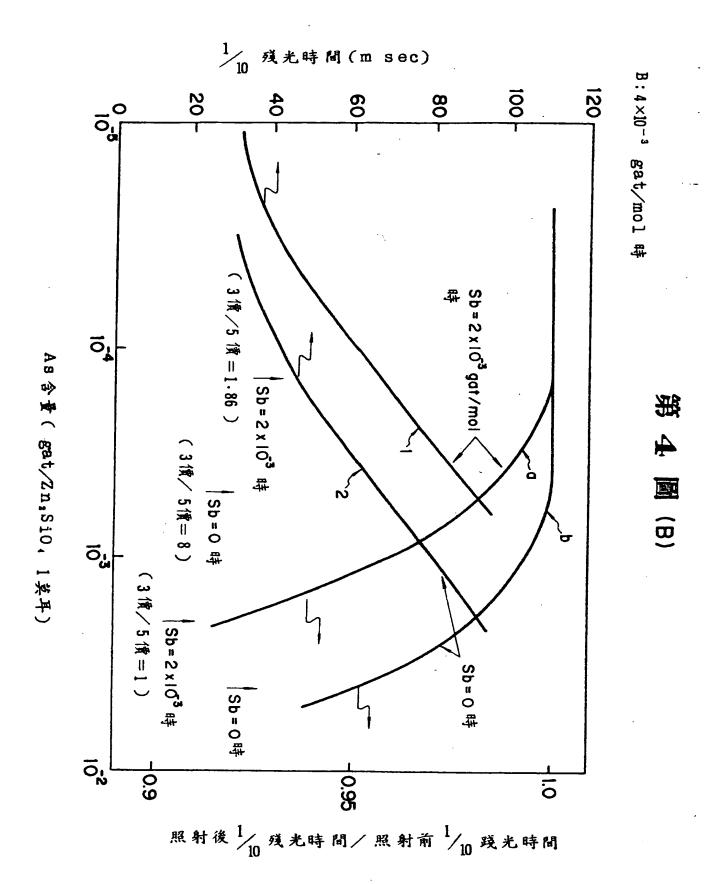
第

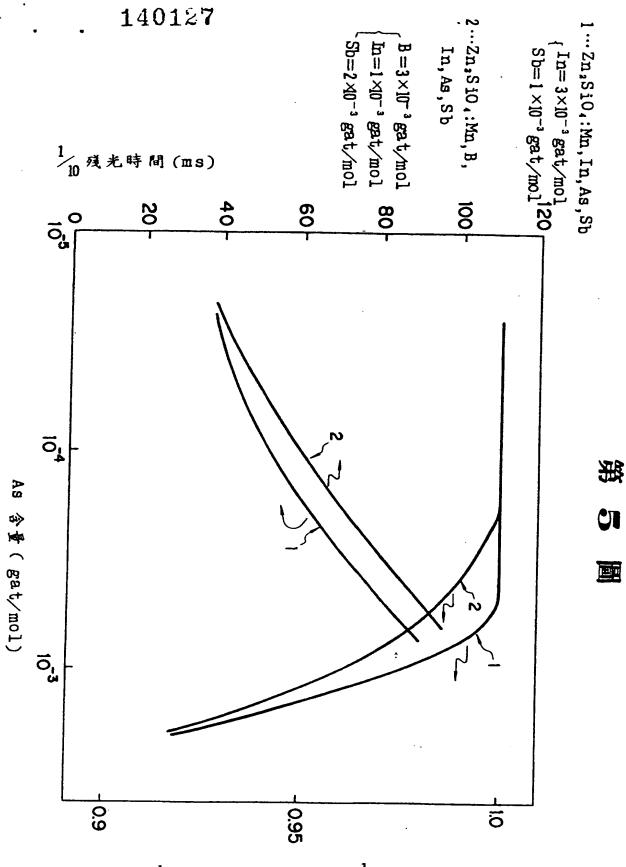
ಯ

画



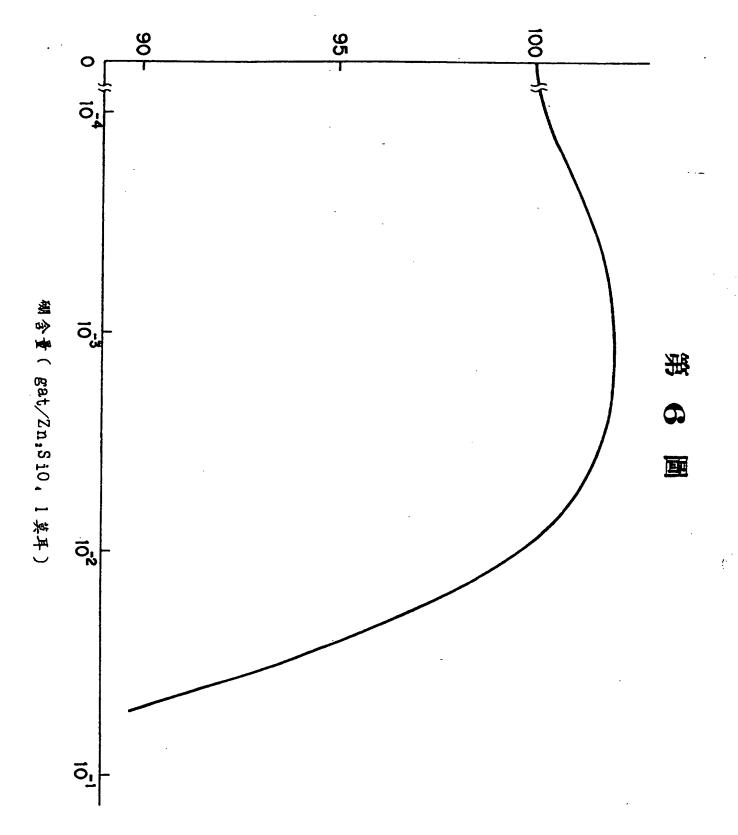




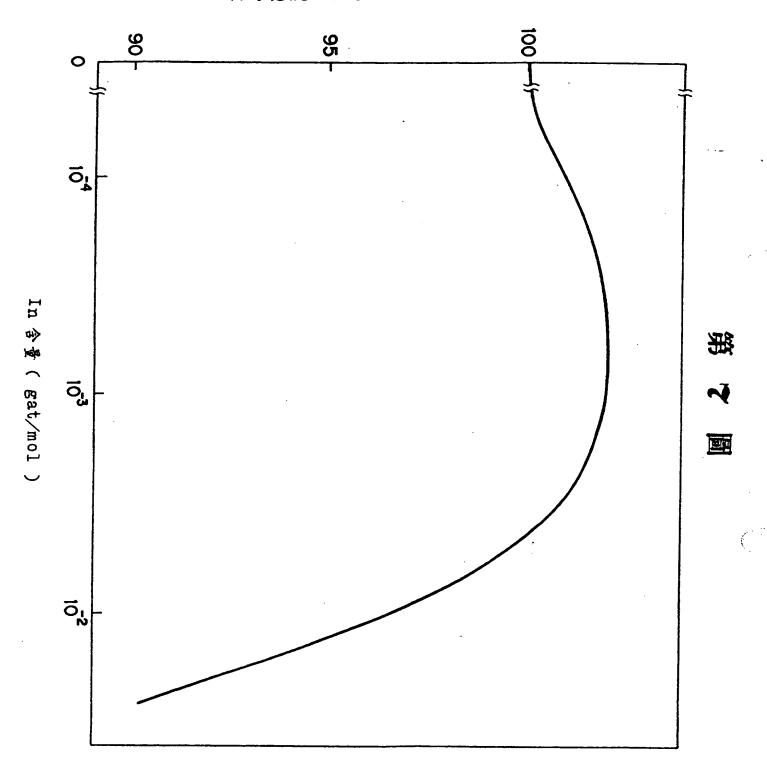


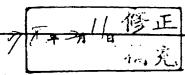
照射後 1/10 残光時間/照射前 1/10 残光時間

相對亮度(%)



相對亮度(%)





第 76103280 號「螢光體」專利案

(78年2月修正)

申請專利範圍:

- 1. 一種矽酸塩萤光體,含錳為賦活劑,並含有三價元素和 五價元素,其特徵為,該三價元素為硼和銦至少其一, 該五價元素為砷,錦,和鉍至少其一,而該三價元素之 含量為1×10⁻⁴~2×10⁻²克原子/莫耳,該五價元 素之含量為3×10⁻³克原子/莫耳以下,且上述三價和 五價元素的含量莫耳比(三價元素/五價元素)為1.5 以上者。
- 2.如申請專利範圍第1項之矽酸塩螢光體,其中,該三價 元素僅有硼時,其含量為2×10⁻⁴~2×10⁻²克原子 / 莫耳者。
- 3. 如申請專利範圍第1項之矽酸塩螢光體,其中,該五價 元素僅有铟時,其含量為1×10⁻⁴~1×10⁻²克原子 / 莫耳者。
- 4.如申請專利範圍第1項之矽酸塩螢光體,其中,該砷含量為1×10⁻³克原子/莫耳以下者。
- 5. 如申請專利範圍第1項之矽酸塩萤光體,其中,該三價元素含量僅有硼時,或銦和硼時在1×10⁻³~1×10⁻² 克原子/莫耳範圍,僅有銦時,在2×10⁻⁴~5×10⁻³ 克原子/莫耳,而莫耳比(三價元素/五價元素)在1.8以上者。
- 6. 如申請專利範圍第1項之矽酸塩螢光體,其中,該

含量莫耳比(三價元素/五價元素)在1.8以上者。

- 7.如申請專利範圍 第 6 項之矽酸塩 螢光體 ,其中,該 五價元素僅有砷,而該含量之莫耳比(三價元素/五價 元素)在 5 以上者。
- 8.如申請專利範圍第1項之矽酸塩螢光體,其中,該 砷含量在7×10⁻⁵~8×10⁻⁴克原子/莫耳範圍者。
- 10.如申請專利範圍第 g 項之矽酸塩萤光體,其中,該錳賦 活量在 2 × 10⁻³ ~ 1 × 10⁻² 克原子/莫耳範圍者。
- 11. 如申請專利範圍第 1 項 之矽酸塩 螢光體,其中,該 五價元素為砷,且砷和硼含量分別 為 $5 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-3}$ 克原子/莫耳及 $3 \times 10^{-3} \sim 1.2 \times 10^{-2}$ 克原子/莫耳 範圍者。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.